Fe/BaTiO₃における電界効果と界面状態の観察 Observation of the electric-field effect in Fe/BaTiO₃ and its interface state

酒巻真粧子^{1,2,*},雨宮健太^{1,2} ¹放射光科学研究施設,〒305-0801 つくば市大穂 1-1 ²構造物性研究センター,〒305-0801 つくば市大穂 1-1 Masako Sakamaki^{1,*} and Kenta Amemiya² ¹Photon Factory, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan ²Condensed Matter Research Center, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

1 <u>はじめに</u>

一般に磁性体の磁化は磁場によって制御されるが 電流や電界によっても制御される場合がある。特に 電界を用いた技術は、低消費型の素子開発において, 優位性の高い技術として注目を集めている。筆者ら は中でも強誘電体を用いた強磁性体の制御に着目し, 特に界面の電子状態や原子構造を調べることで、電 界印加による磁気特性変化の機構について理解する ことを目的としている。典型的な強誘電体である BaTiO₃(BTO)基板の上に Fe 薄膜を作製し、基板と薄 膜表面の間に電界を印加することによって生じる Fe の磁性変化を、X線磁気円二色性(XMCD)を用いて 調べた。また分極に伴う構造変化について広域 X 線 吸収微細構造(EXAFS)を用いて調べた。その結果 Fe/BTO 界面付近に Fe 酸化物が存在し, 電界に対す る Fe の磁性変化に密接に関わっていることがわか ってきた[1]。ここでは、電界効果に対する界面酸化 物の役割を明らかにするため,界面に異なる化学状 態の Fe 酸化物を挿入した試料を比較し, Fe の磁性 変化に与える影響を評価した結果について報告する。

2 実験

XMCD 実験は KEK Photon Factory BL-7A および 16A において, EXAFS 実験は BL-12C において行っ た。薄膜は高真空チェンバー内で電子衝撃加熱法を 用いて作製した。BTO(001)基板上に wedge 状の Fe 酸化物層(FeO_x)を作製し,その上に Fe 薄膜および Au キャップ層を順次蒸着した。BTO の c 軸方向に ±10 kV/cm の電界を印加した状態で,室温における Fe L 端 XMCD スペクトルおよび L₃端ピークトップ におけるヒステリシス曲線と,Fe K 端 EXAFS スペ クトルを測定し,異なる界面状態を示す試料につい て,電界効果の違いを比較した。これから先,基板 側の電位を 0V とし,薄膜表面側の電位の符号を正 または負として表記する。また全ての測定は蛍光収 量法で行なった。

3 結果および考察

図 1(a,b)に Fe(10 nm)/BTOと $Fe(10 nm)/FeO_x(1 nm)/BTO$ の $Fe L_3 端 XMCD$ ヒステリシス曲線の電界 依存性を示す。Fe/BTO は比較的良好な角形比を示

すが、Fe/FeO_x/BTO はループが外側に伸びて歪んで おり、重心が左側に偏っているように見える。ルー プ重心の水平方向のずれを見積もり、図2にその電 界依存性を示した。Fe/BTO は電界の変化に依らず 重心はループ中心にあるが、Fe/FeO,/BTO では重心 のシフトが見られ,特に負バイアスを印加するとよ り大きくシフトする傾向が見られた。X 線吸収スペ クトル解析から、FeO、層には Fe₃O₄ 成分が多く含ま れることがわかっている。従って, 界面 Fe₃O₄ 成分 と Fe の間には交換結合的な相互作用が働いており、 負バイアスでその効果が強められていると解釈でき る。なぜこのような電界効果が生じるのかを理解す るには、Fe の詳しい電子状態を知る必要がある。図 3 に Fe(10 nm)/BTO と Fe(10 nm)/FeO_x(1 nm)/BTO の Fe L 端 XMCD スペクトルを示す。L,端を拡大した 図を比較すると、720.3 eV(X)と722.5 eV(Y)付近に二 つのピーク構造が見られる。これらの比率を比較す ると、Fe/BTO では電界の符号反転による変化は見 られないが、Fe/FeO、/BTO では負バイアスの時に Y の強度が弱くなる傾向が見られた。Yは Fe³⁺サイト



図 1: (a)Fe(10 nm)/BTO および(b)Fe(10 nm)/FeO_x(1 nm)/BTOのFe L₃端XMCDヒステリシス曲線。

および金属 Fe に由来する界面成分と考えられ,負 バイアスでその割合が小さくなることがわかった。 この結果は,負バイアスで保磁力(および残留磁化) が減少するという観測結果と整合的であり,電界の 符号反転によって金属 Fe あるいは Fe₃O₄の磁化成分 が変化することに由来すると考えられる。一方 Fe/ Fe₃O₄ 接合モデルを使った理論計算から,界面にお ける反強磁性的な交換相互作用の可能性が示され [2],今回観測された交換バイアス的な振る舞いは この相互作用に由来することが示唆された。電界依 存性に関しては,何らかの原因で相互作用に変化が 生じ,特に負バイアスでより強い反強磁性的な結合 が生じたと考えられる。その結果,より大きな重心 のシフトと,磁化の減少が観測されたものと推測し ている。





図 3: Fe(10 nm)/BTO と Fe(10 nm)/FeO_x(1 nm)/BTO の Fe L 端 XMCD スペクトル。右図 は L₂端を拡大したもの。

参考文献

- M. Sakamaki and K. Amemiya, *e-J. Surf. Sci.* Nanotech., **13**, 139 (2015).
- [2] H. Yanagihara et al., *Phys. Rev. B*, **91**, 174423 (2015).

* masako.sakamaki@kek.jp